無電源・永久動作を保証する 帯電型エネルギーハーへズタの最前線

<u>年吉 洋</u>(東京大学 生産技術研究所) 橋口 原(静岡大学 電子工学研究所) 藤田博之(東京大学 生産技術研究所)

<u>Hiroshi Toshiyoshi (</u>IIS, Univ. of Tokyo)

Gen Hashiguchi (Shizuoka University)

Hiroyuki Fujita (IIS, Univ. of Tokyo)

NEDOエネルギー・環境新技術先導プログラム・先導研究 トリリオンセンサ社会を支える高効率MEMS振動発電デバイスの研究



NEDOエネルギー・環境新技術先導プログラム・先導研究 トリリオンセンサ社会を支える高効率MEMS振動発電デバイスの研究

http://mirai.la.coocan.jp/meh/



研究推進委員長:藤田博之

広くきめ細かく環境の情報を集めたり、個人の健康状態をいつも見守ったり、古い橋やトンネルの健全性を常に確認したりするために、無数 いたると ころに配置し、無線ネットワークで測定データを集めるIoT (Internet of Things)の構想が脚光を浴びています。生体に例えると、 感覚器にあたるわけですが、それを常に活動させていくためにはエネルギーの補給が必須です。生き物がエサを食べたり、光合成をしたり、 で体温を上げたりするのに相当する、センサへの自律的なエネルギー供給を行うため、身の回りにある様々なエネルギー源から発電する方法 電)を開発しなければいけません。環境発電には用途に応じて多くの方式があり、太陽電池、圧電素子などを用いる研究が行われてきました。

我々は主として橋やトンネルの監視用センサを念頭に置き、日夜どこでも使え、エネルギー密度も比較的大きい環境振動からの発電をめざし 導研究を進めていきます。低周波の振動から効率よく発電できる静電方式に着目し、エレクトレットの性能の向上とイオン液体による静電容 増 大 と い う 二 つ の 新 規 な 発 想 で 、 発 電 量 を 現 状 の 百 倍 に し た い と 考 え て い ま す 。

もちろん、先導研究を将来の国家プロジェクトに育てていくためには、他の環境発電方式(熱電変換、太陽電池)や周辺回路(発電電力回 路や 蓄電素子)を含む統合システム化と、適用対象の特定と要求仕様の策定をめざす異業種・異分野融合が大切です。このような総合的検討 の先鋭的な研究 開発を両輪とし、知財戦略や広報活動を補助輪として、将来のプロジェクトの全体構成を定め目標を設定したいと考えていま の忌憚ないご意見を頂きな がら、建設的な議論をもとに本プロジェクトを推進していきたいと思っておりますので、よろしくご支援ご鞭撻の し上げます。



研究開発責任者:年吉洋

半導体微細加工技術の進歩にともない、かつての大型計算機と同等以上の能力を数ミリ角のチップ内に集積化できる時代になりました。さら に近い将来には、集積回路の3次元化とあいまって、携帯電話の機能を米粒大のチップに集約した超小型無線センサの実現も視野に入りつつ あります。しかもエレクトロニクスの生産能力から類推すると、年間1兆個もの無線センサを供給可能です。最近よく耳にする「トリリオ ン・センサ社会」の議論では、このようなセンサを人類に役立てるさまざまなアプリケーションが考えられています。

さて1兆個というと、地球上の人口で割ると一人あたり年間150個のセンサを使うことに相当します。これを、2,200平方キロメートルの面 積に1,300万人が住む東京都でいうと、最初の1年で、1メートルに1個の密度で無線センサを配置することになります。ただし人が住んで いる場所は限られているので、実際にはさらに高密度になるでしょう。距離1メートルの無線通信はClass 3のBluetooth規格に相当しますので、 1mWの電力を供給できれば、米粒大のセンサによるネットワークの実現は不可能ではありません。

我々のプロジェクトでは、身の回りの未利用エネルギーのなかでも特にエネルギー密度の高い環境振動から電力を回収する「高効率MEMS 振動発電デバイス」の研究開発を実施します。また中期ビジョンとして、東京オリンピックが開催される2020年にむけて、10mW級の振動 発電素子を実現するための基盤技術を構築します。

本プロジェクトの実施体制を構築するにあたり、材料技術、プロセス技術、デバイス設計技術、システム設計技術、さらに、アプリケーショ ン技術など、各技術レイヤーの第一線で活躍するプレイヤーを集めました。小生、研究開発責任者として、彼らが十二分に能力を発揮できる チーム運営を心がけて参ります。ご支援、ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

Most Important Element in Trillion Sensor Network

Independent Energy Source



Trillion Sensor Density



Energy Resource for Power Harvesting

	Environmental Vibration						
Туре	Electro static (This Work)	Piezo electric	Electro magnetic	Sun Light	Heat	EM Wave	Wind
Energy Density W/cm ²	Medium Scale 10 ⁻³			Medium~ Large 10 ⁻⁴ 10 ⁻¹	Small 10⁻⁵ (@RT)	Small 10 ⁻⁶	Medium 10 ⁻³
Use in Dark Place	Possible			No	Possible	Possible	Possible
Packaging Compatibility	Possible (Hermetic Seal)			No (Window Needed)	Possible (Hermetic Seal)	Possible (Hermetic Seal)	No (Contaminati on)
Assembly Needed?	<mark>No</mark> Monolithic	<mark>No</mark> Monolithic	Yes Magnet	<mark>No</mark> Monolithic	Yes Pertier	Yes Coil	Yes Vibration Plate
Frequency	Low-High	High	High				
Memo	Flexibility in frequency design	Low voltage output in low frequency	Low Freq $\downarrow f_0 =$	$\frac{1}{2n}\sqrt{\frac{k}{m}}$	Soft	$\downarrow h \downarrow$ Thin	Small
				2ρ v m	\sim		\checkmark

Compatibility with Low Frequency Vibration



Specialty Areas for Vibrational Energy Harvesters



Device Principle of Electret Energy Harvester

Electrostatically Induced Charge



Simplified Structure of Comb-Electret Vibrator



MEMS Electret Energy Harvester

Polarization by Doped Potassium Ions (K⁺)



M. Suzuki, H. Hayashi, A. Mori, T. Sugiyama, and G. Hashiguchi 2012

Bias-Temperature Process for Polarization



MEMS Electret Energy Harvester

Biased-Temperature (BT) Polarization Process



Comparison of Electret Processes

Electret Type	Solid Ion (This Work)	Soft X-Ray	Corona Discharge	
Principle	$\begin{array}{c c} & & & & & \\ & & & \\ & & & \\ \hline \end{array} \end{array} \begin{array}{c} & & & \\ \bullet \end{array} \end{array} $	Flectron Strip	Charge Injection Absorption	
Charge Density	10 mC /m ²	0.1~1 mC /m ²	0.1~1 mC /m ²	
Electret on Side Wall	Yes	Partly Yes Near the top surfaces	Partly Yes For wide gap only	
Compatibility with Nano gap	Good	Medium Organic film needed on side wall	Difficult No discharge in narrow gap	
Manufacturing Cost	Low High throughput	Expensive X-ray source	Medium	
Wafer-wise Uniformity	<mark>Good</mark> Thermal oxide < 1%	Difficult Film coating dependent	Difficult Discharge distribution	
Electret Density Design		Medium	Difficult(?) Wafer-wise process	
Compatibility with MEMS Process	Good Hermetic sealed	Good Hermetic sealed	Difficult Assembly needed	

LED Operation by Electret Energy Harvester

Continuous 1 µW, Impulse 100 µW



Shaker 100 Hz - 1 kHz @1 m/s²



M. Suzuki, H. Hayashi, A. Mori, T. Sugiyama, and G. Hashiguchi 2012

Lifetime of Electret (K⁺ in SiO₂)

Accelerated Test, Defined by 1 dB Drop



Demand-Supply Curves for Energy Harvesters



MEMS Energy Harvester with Electret Combs



M. Suzuki, H. Hayashi, A. Mori, T. Sugiyama, and G. Hashiguchi 2012

Electret Power Generation by Comb-Electrodes





DRIE Roadmap

Data Courtesy: SPP Technologies Co., Ltd

Trench Width	Sample SEM	Parameter	2010	2015	2020
1.0 µm	*************************	Depth	50 µm	100 µm	130 µm
		Aspect Ratio	50	100	130
		Etch Rate	> 2.0 µm/min	> 1.2 µm/min	> 1.0 µm/min
	5.0kV 12.0mm x1.50k 30.0um	Angle	90±0.2°	90±0.2°	90±0.2°
0.5 µm		Depth	30 µm	60 µm	75 µm
	5.0KV 12.0mm x2.00k	Aspect Ratio	30	120	150
		Etch Rate	> 0.8 µm/min	> 0.7 µm/min	> 0.6 µm/min
		Angle	90±0.2°	$90 \pm 0.2^{\circ}$	90±0.2°

Estimation of Power Generation Growth (Over 2005)

Growth 100x in 15 years (2005 \rightarrow 2020)



Demand-Supply Curves for Energy Harvesters



Device Principle of Electret Energy Harvester

Electrostatically Induced Charge



MEMS Energy Harvester with High Density Electret



Ionic Liquid for Output Coupling

Large Capacitor due to Electrical Double Layer (~ nm)



Ionic Liquid for Output Coupling

Voltage Window (capacitor) +/- 1 ~ 3 V



Potential (V vs. Ag/AgCl)

出典:日清紡ホールディングス株式会社HP(http://www.nisshinbo.co.jp/index.html)

Current density (mA/cm²)

Examples of Ionic Liquids

MEMS EH & Ionic Liquid: Details to be reported at MEMS 2014 in Portugal



Summary

- 1. Energy harvester (EH) is the key device for future trillion sensor era.
- 2. Solid ion can make high density electret source for MEMS EH.
- 3. Silicon micromachining has favorable scaling roadmap to improve the electret EH output (100-fold in 15 years).
- 4. Ionic liquid would further push up the efficiency.







2025

2030